Zn 単結晶の変形応力の歪速度依存性

三栗谷信雄・西川廣信・蛭子博志 *村上正継・**藤原慎太郎 物理学教室 (1986年9月5日受理)

Strain Rate Dependence of the Flow Stress in Zinc Single Crystals

Nobuo MIKURIYA, Hironobu NISHIKAWA, Hiroshi EBISU Masatugu MURAKAMI* and Shintaro FUJIWARA** Department of Physics

(Received September 5, 1986)

The strain rate dependence of the flow stress was measured from zinc single crystals oriented for basal glide and tested in compression over the temperature range 77 to 298 K, and the results used to deduce the parameters of the thermally activated flow. The Cottrell-Stokes law obeyed the strain rate changes at the begining of deformation, but at a later stage the behavior became more complex. The easy glide at the early stage of deformation can be explained in terms of a forest cutting mechanism. The complex structure in any part of a specimen is formed when the operation of forest dislocations is inhomogeneous, leading to the transition from the easy glide stage to the hardening stage.

1.緒 言

筆者およびその共同研究者たちは、先に Zn 単結晶の 圧縮による底面すべり変形初期における底面転位即ち $\langle 11\overline{20} \rangle (0001)$ すべり系転位と、樹林転位として作用す る $\langle 11\overline{23} \rangle \langle 11\overline{22} \rangle$ すべり系転位の、変形応力に対する寄 与について報告した¹⁾。そして、底面転位の増殖開始応力 は、樹林転位との吸引性結合を解くに要する応力に近い 値であること、降伏応力は底面転位が短範囲障害物を熱 活性化によって越えるに要する応力 たと、底面転位間の 弾性相互作用の結果生ずる長範囲障害物を越えるに要す る応力 τ_{c} との和の形で表されると結論した。変形の進行 にともなって τ_{s} も τ_{c} も共に増加し、一般に変形応力は $\tau = \tau_{c} + \tau_{s}$ の形をとることは明らかであるが、その原因 となる長範囲障害物および短範囲障害物の生成の機構に ついては、hcp 型結晶の場合報告は少なく、したがって 硬化の機構についても十分な議論はなされていない。

変形応力の熱成分 でよと無熱成分 でとの比 でょ/での値が 各変形段階において一定であるかどうか、即ち Cottrell -Stokes の法則²¹ (C.S.法則)が成り立つかどうかを調 べることによって、両障害物の形成の模様を知ることが でき、硬化機構解明の有効な手段となる。その実験方法 測定する歪速度急変法がある。hcp 型単結晶の変形応力 の歪速度依存性に関する研究は、Mg, Cd, Zn に関する ものが幾つか報告されている。Mg について, Basinski³⁾ らは、せん断応力 0~20MPa、温度1.45~248Kの領域 で測定を行い、温度46K以下ではすべての応力領域で C. S. 法則が成り立つこと,それ以上の温度では,低応力領 域と高応力領域で成り立ち、中間応力領域では成り立た ないことを見出し、C.S.法則の成り立つ低高二つの応力 領域では異なる型の障害物が変形応力に寄与するものと 解釈している。Sharp⁴⁾らは同様な応力範囲で,ただし測 定温度は77~373Kのところで測定を行い,200K以下で は C.S. 法則が成り立つこと,それ以上の温度では低応 力部分でのみ成り立つことを見出し、これは変形の進行 にともなって障害物の密度が変化するためと解釈してい る。さらに、Conrad⁵⁾らによるとせん断応力 0~1.6MPa, 温度4.2~420Kでの測定で、 C.S. 法則は成立していな い。同じ Mg 単結晶についての実験結果であるがデータ はまちまちである。Cd 単結晶については77KでC.S.法 則が成立するという Davis®の報告があり、また、 Wielke⁷の Zn 単結晶に関する報告では, 温度4.2~373 Kのすべての温度で C.S. 法則は成り立たないと結論し ている。

の一つとして、変形中に歪速度を急変させて応力変化を

*パロマ工業(株) **トヨタ自動車(株)

これらの報告から hcp 型単結晶の変形による硬化の 機構を議論することは内容的にも量的にもきわめて不十 分である。ただ,これらの報告から推測されることは, 低応力,低温度の領域で C.S.法則が成立する傾向にあ ること,そして,長範囲障害物と短範囲障害物の形成の 様相が温度に強く影響されることである。これは,変形 の進行と共に形成される転位の密度,配列などの内部組 織が温度に強く依存することを示差している。

本研究では、99.999%素材から作成した Zn 単結晶が $\langle 1120 \rangle$ (0001)系による単純せん断によって圧縮変形さ れた。変形の途中で歪速度を急変することによって、変 形応力rとその変化量 Δr の関係を知り、これらのデー sーから活性化体積 V を求め、rと Δr の関係、V と せん断至 γ の関係から、Zn 単結晶の圧縮変形の過程で 生成される短範囲障害物および長範囲障害物の生起の様 相を知り、その硬化機構の解明をしようとするものであ る。測定は、77K、98K、128Kおよび298Kの温度で行 われた。

2. 試料および実験方法

2.1 試料

公称純度99.999%の Zn 素材を高純度黒鉛ボードに入 れ横型移動炉を用いて, 圧力0.2MPa 程度の N_2 ガス雰 囲気中で, 種付けブリッジマン法により単結晶を成長さ せた。成長速度は 7.0×10^{-5} mm·s⁻¹,形状は先端部を除い て $23 \times 17 \times 300$ mm³の角柱状,成長方向は[0001]方向から [1100]方向に π /4rad 傾いた方向で,角柱の1組の側 面は {1120}面である。化学切断および化学研磨⁸⁰によっ て所定の形状,大きさに成型された結晶は,圧力 0.2MPa の N_2 ガス中で623K, 86.4Ks (24h)焼鈍が施され,測 定試片として完成された。試片のサイズはほぼ15×15× 20mm³であった。

母結晶内の隣接部分から2個の試片を切り出して1組 とし、歪速度急変用試料および初期転位密度観察用試料 とした。転位密度の観察は(1120)面上でのエッチビッ ト観察⁹⁾を行った後、試片を(0001)面にそって液体 N_2 中でへき開して(0001)面上のエッチビット観察¹⁰⁾を行 い、底面すべり転位に対する樹林転位の密度とした。各 試料のテスト前のエッチビット密度は、(1120)面上で観 察されたものが7~9×10⁴cm⁻²、(0001)面上で観察され た密度は2×10²cm⁻²の程度であった。

2.2 実験方法

圧縮試験は、基準歪速度 $2.5 \sim 5.7 \times 10^{-3} s^{-1}$ でインスト ロン型試験機(島津オートグラフ IS-2000)を用いて行 われた。ロードセルの最小感度は 0.01MPa であった。



Fig. 1 Crystallographic orientation and geometry of test specimens. The load axis is inclined at about $\pi/4$ radian to the (0001) to (1100) direction. The directions (2110) and (1210) are the active glide directions for the basal glide deformation.

Fig. 1 に試料の結晶方位と圧縮加重の方向を示す。この とき底面すべり転位〈1120〉(0001)および〈2110〉(0001) 系転位に対するシュミット因子は0.433,樹林転位として 作用する 2 次錐面転位に対するシュミット因子は, 〈1123〉(1122)系と〈2113〉(211)2系に対しては0.290, 〈1123〉(1122)系と〈1213〉(1212)系に対しては0.209, 〈2113〉(2112)系と〈1123〉(1122)系に対しては0.185 である。

3.実験結果および考察

3.1 変形応力の歪速度依存性

一般に hcp 型単結晶の塑性変形は,変形に寄与する転 位の運動が短範囲障害物によって律速される熱活性化過 程であると考えられている。その時,変形に要するせん 断応力は

$$\dot{\gamma} = \dot{\gamma}_{o} \exp\left(-\frac{U_{o} - V \tau_{s}}{kT}\right)$$
(2)

ここで %は熱振動数,熱活性化点の密度,1回の熱活性 化過程で転位が掃過する面積などに比例する頻度因子, しは障害物に対する活性化エネルギー,kはボルツマン 定数,T は絶対温度で,また活性化体積V は

$$V = kT \frac{\Delta \ln \gamma}{\Delta \tau}$$
(3)

で定義される。ここで Δr は変形応力の熱成分の変化量 であるので,

$$\Delta \tau = \Delta \tau_{\rm S} \tag{4}$$

もしも、与えられた温度で、一定の歪速度変化によって、 U_0 およびn に変化を生じないならば、(2)、(3)および(4) 式より (7)

の関係が成り立つならば(1), (4), (5)および(6)式の関係か 5

となり、その時転位の運動に対して障害となる長範囲応 力場と短範囲応力場の強さが比例することになる。即ち Cottrell-Stokes の法則が成り立ち特定の硬化機構の推 測が可能となる。

このような観点から τ と $\Delta \tau$ との関係を求めたのが Fig. 2 である。基準歪速度で圧縮変形中に歪速度を10倍



Fig. 2 Change in resolved shear stress $\Delta \tau$ produced by increasing the strain rate by a factor of 10 plotted against the shear stress τ corresponding to higher strain rate, (a) at 77 K, (b) 98 K, (c) 128 K, (d) 298 K. The arrows indicate the points where relations of $\Delta \tau$ versus τ depart from linearity.

に増加したときの分解せん断応力の増加量 $\Delta \tau$ を全せん 断応力に対してブロットしたもので,(a)77K,(b)98K, (c)128K,(d)298Kでの測定結果である。変形のはじめに おいては $\Delta \tau$ は τ と共に線型に増加し,測定点を結ぶ 直線はほぼ原点に外挿される。また,その増加の割合は 温度に依存し,高温での測定ほど直線の勾配は大きい。 τ の増加と共に $\Delta \tau$ の値は直線関係からずれていく。直 線からずれる点(図中の矢印)は高温ほど低応力側に移 る。 $\tau \ge \Delta \tau$ との直線関係が成り立たなくなるのは $\Delta \tau$ の増加割合の減少によるものであるが,特に298Kにおけ る $\Delta \tau$ の値の変化はきわめて不連続であることが注目さ れる。

これら as-grown 単結晶の測定値と比較するために, 前歪を導入した試料についての測定が行われた。Fig. 3 は樹林転位導入試料についての測定値である。測定温度 は298Kである。2次錐面 {1122} への分解せん断応力 3.7MPa で [1120] 方向に圧縮して,底面転位の運動に 対する樹林転位として {1123} 〈1123〉系の転位を導入し た試料を作成した。この試料のテスト前のエッチピット 密度は,(1120)面上で1.2×10⁶cm⁻²,(0001)面上で4.6× 10⁵cm⁻²であった。Fig. 2 に示した as-grown の試料とは 異って変形応力の大きいところまで $\tau \ge \Delta \tau$ の直線関 係が良く保たれている。

3.2 せん断応力とせん断歪の関係

Fig. 4 は歪速度急変テストに用いた試料の(0001)面 へのせん断応力とせん断歪との関係を示す。これらの曲 線から, 圧縮変形初期の容易すべり領域は, 77Kで20%, 98Kで22%, 128Kで26%, 298Kで27%程度のせん断歪 までと見積ることができるが, これらの領域の終端での せん断応力の値は, 共に Fig. 2 に矢印で示した $\tau \sim \Delta \tau$ で, 直線関係の破れる応力にほぼ対応する。また, 樹林 転位導入試料の変形応力を, as-grown 試料の298Kでの それと比較するとき, せん断歪65%以上の領域でその大 きさが逆転することは注目されている。

3.3 活性化体積

hcp型金属単結晶のすべり変形による硬化の機構については、まだ定説となる理論は提案されていないが、底面すべり変形の場合はその結晶構造から見て、fcc型結晶に類似ではないかとの考え方が支配的である。fcc型金属単結晶の加工硬化については今までに多数の研究がなされ多くのモデルが提案されている。その代表的なものはSeeger¹², Basinski¹³, Hirsch¹⁴-Mott¹⁵によるものがあるが、これらのモデルのいずれもが変形にともなって変化する結晶内の転位構造が相似である限り、変形応力の熱成分 τ₆との比が一定という結



Fig. 3 Same as Figure 2, at 298K. The forest dislocations which hinder basal dislocations from moving across the glide planes were induced in this specimen befor testing.



Fig. 4 Resolved shear stress-shear strain curves for single crystals of zinc tested over the temperature range 77 to 298K.

論を示す¹⁶⁾。即ち歪速度急変テストから得られた τ~Δτ 関係において,その直線関係の成り立つ領域についても 上記の硬化モデルの一つを特定することはできない。

そこで, Zn 単結晶の硬化機構についての知見を得るた めに(3)式で定義される活性化体積による解析を試みる。 Fig.5 は活性化体積とせん断歪との関係を両対数グラフ に表したもので、活性化体積の値は b³の単位で示され る。ここで b は <1120>(0001) 系転位のバーガースベ クトルの大きさで、 $b=2.67 \times 10^{-8}$ cmである。この図にお いて77K,98Kおよび128Kでの測定値はすべて勾配の異 る二つの直線上にのり、せん断歪の小さい側の直線の勾 配はほぼ-½である。 歪の増加と共に測定点は勾配の急 な直線上に移り、活性化体積の値は急速に減少する。測 定温度が298Kの場合には様相は著しく異なっている。直 線の傾きがほぼ-½の範囲は変形のごく初期に見られる のみで、その後、活性化体積の変化がほとんどない狭い 領域をはさんで、測定点は、勾配の急な直線にそって、 配列する。77K~298Kのすべての測定において、 $\log V$ と $\log \gamma$ の関係が $-\frac{1}{2}$ の傾きの直線にのる領域は、 τ ~△rの関係において, C.S. 法則の成立する領域に合 致する。一方樹林転位を導入した試料についての活性化 体積とせん断歪の関係は、as-grown 試料の128K以下で の関係に類似する。しかし、この試料は Fig.3 に示され たように測定の全領域で $\tau \sim \Delta \tau$ の直線関係が成り立つ 試料である。これは、 C. S. 法則にしたがって変形が進 行するが、変形の途中でその硬化の機構に変化の起こる ことを示している。

さて、前述の Basinski のモデルはすべり転位と樹林 転位との交切を硬化の主な原因と考えるが,もしも変形 がすべり転位と樹林転位との交切のみによって律速され ると仮定するならば、活性化体積 V は V = xlb とな る17)。ここで1はすべり面上の転位が樹林転位と交切す る平均間隔, x は転位の交切が完了するまでのすべり転 位の移動距離、 b はすべり転位のバーガースベクトルの 大きさである。転位の交切の場合 $x \approx b$ としてよいので, V∞1の比例関係が得られることになる。ここで樹林転 位の分布が均一であるとの仮定をするならば、樹林転位 密度を $\rho_{\rm f}$ として $l = \rho_{\rm f}^{-1/2}$ 。さらに、樹林転位密度の増加 がせん断歪 γ に比例するとの仮定をするならば V∞ $\gamma^{-1/2}$ の関係が得られ、Fig. 5 の log γ の関係で勾配 $-\frac{1}{2}$ の直線領域はこのようなモデルから説明可能となり、硬 化は樹林転位交切機構によって進行することになる。こ の領域は Fig. 2 で C.S. 法則の成立する領域である。し かし、樹林転位の均一分布,密度増加のせん断歪に比例



Fig. 5 Log-log plot of activation volume V versus shear strain γ .

する仮定は、今の場合 <1123> {1122} 系転位の増殖についての実験事実の検討を必要とする。

3.4 <1123> {1122} 系転位の増殖と硬化への寄与

歪速度依存性の測定から得られた $\tau \sim \Delta \tau$ の関係およ び $V \sim \gamma$ の関係を解析して,硬化機構を議論するには, $\langle 11\overline{2}0 \rangle$ (0001)系の底面すべり転位に対し樹林転位とし て作用する $\langle 11\overline{2}3 \rangle$ $\langle 11\overline{2}2 \rangle$ 系転位,即ち2次錐面転位の 増殖特性を知る必要がある。

(0001)、{1120} および {1010} 面でかこまれる角形 試料を作成し、室温で <1010> 方向に圧縮して 2次錐面 {1122} への分解せん断応力が 1.1~5.0MPa の範囲の幾 つかの応力段階に対応するエッチビット密度が観察され た。Fig. 6 にその結果が示される。観察は (0001) 面上 と (1120) 面上についてなされた。(0001)上の観察では、 分解せん断応力 τ が 1.1MPa ではじめてビットのバン ド状配列が見られた。バンド内のビット密度 (図中の 印) と (0001) 上の平均ビット密度 (図中の〇印) との 差が大きいことは、バンドの占める面積の割合が小さい ことを示す。 τ =5.0MPa で全面ほぼ均一なエッチビット 密度となった。(1120) 面上では τ =2.2MPa 程度の値か らバンドの発生が観察された。 τ =5.0MPa ではバンド内



- Fig. 6 Etch pits densities on (0001) and $(11\overline{2}0)$ versus compressive stress along the $(11\overline{2}0)$ axis.
 - etch pits density in glide bands on (0001).
 mean density of etch pits on (0001).
 - ▲ etch pits density in glide bands on $(11\overline{2}0)$. △ mean density of etch pits on $(11\overline{2}0)$.

のエッチピット密度(図中の▲印)と平均エッチピット 密度(図中の△印)とは一致せず,ピットの分布は未だ 均一ではなかった。このように2次錐面転位は明瞭な増 殖帯を形成する特徴がある。

この 〈1123〉 {1122} 系転位の増殖帯の成長の様相につ いては、以前に筆者らによってパルス応力を加えて調べ られた¹⁸⁾。即ち,分解せん断応力として 1.1~1.8MPa の パルス応力を室温で0.02~0.07 s 間加えて増殖帯の長さ の成長速さ、増殖帯の幅の成長速さ、バンド内のエッチ ピット密度の増加が測定され、増殖帯の長さ、幅、バン ド内のエッチピット密度ともに飽和値があることが示さ れた。そして一つの増殖帯は、この飽和状態に達すると 活動を停止し、新しい増殖源が活動を始めることが示さ れた。この転位の基本的な増殖特性の電顕による観察は, Price¹⁹⁾によってなされている。また, Blish ら²⁰⁾による 転位速度の測定も報告されている。これらの報告による とこの転位は {1011} 面を交差すべり面として増殖する こと、交差すべり面上に形成される転位ループとの相互 作用による抵抗力に律速されることが見出されている。 また, 最近頓田ら²¹⁾は, 温度168~423Kの範囲で薄板単結 晶の引張変形の研究から <1123> {1122} 系転位の挙動に ついて報告している。頓田らによると、低温では転位の 平均自由行路が長く活動転位源の数が少ないこと、高温 になると運動転位が障害物になり一旦停止したとき、熱 活性化により sessile な芯構造をもつきわめて安定な転 位に変化するために平均自由行路は短くなり、活動転位 源の数は増加する。

さて、本実験で得られた結果から Zn 単結晶の圧縮変 形における硬化の機構を論論するために、硬化の段階を 次の二つに大別する。(1) C. S. 法則の成立する領域, (2) C.S. 法則の成立しない領域。(1)の領域は77Kでの2次錐 面に対する分解せん断応力 1.1MPa, 98Kで 0.7MPa. 128Kで0.6MPa, 298K で0.4MPa まであって、いずれ の温度においてもこの間に増殖帯の発生は考えられな い。また、今までの観察から増殖帯の発生前にエッチピッ ト密度の変化が見られないこと、室温付近で最低 0. 8MPa の分解せん断応力ではじめて刃状転位の運動が 観察されたという Blish ら²⁰⁾の報告を考えること,この 領域では樹林転位は密度、分布ともに固定されていると 考えざるを得ない。なお、as-grownの状態でこの転位に 対応するエッチピットの分布はほぼ一様である。した がってこの領域では、一様に分布する as-grown の樹林 転位を底面すべり転位が切って運動し、応力の増加、歪 の進行と共に底面転位と交差する樹林転位の密度が増加 するという形で、 $l \propto \rho_r^{-1/2}$ そして $V \propto \gamma^{-1/2}$ が成り立つも のと解釈される。(2)の領域においては、樹林転位の活動が 硬化の機構を決定するもっとも重要な要素であることは予

230

想されるが、Fig.6 に示した室温での樹林転位増殖帯の 発生の模様をみると、最初の発生は $\tau=1.1$ MPa の応力 である。一方、領域(2)の開始はすべての温度でこの値以 下である。このくい違いは、底面転位の蓄積により局所 的に発生する内部応力のために樹林転位に加えられるせ ん断応力が増大するものと考える。そして、高温ほど低 応力で樹林転位が活動を開始すると考えて無理はない。 (2)の領域での $\tau \sim \Delta \tau$ の関係の特徴は $\Delta \tau$ の不連続的な 変化であって、この傾向は298Kでもっとも顕著である。 これは、(底面すべり転位の蓄積による局所的な内部応力 の増大)→(樹林転位増殖帯の発生)→(交切のため rs の増加)→(増殖帯外での底面すべり転位の蓄積)→(新 しい樹林増殖帯の発生)→という現象のくり返しによっ て変形が進行するものと考えて理解でき、Fig.5に示し た V~γの関係にも領域(1)と(2)の硬化の機構に差のあ ることが明確に表れている。結局、変形の進行にともなっ て時間的、場所的に不均一に発生する樹林転位増殖帯の ために、結晶内には複雑な転位組織が形成されていくこ とになる。樹林転位を前もって導入した試料については, 測定された全領域で C.S. 法則が成り立っているのは, 変形中に増殖帯の新しい発生がないことによるものと思 われる。しかし $V \sim \gamma$ の関係が $\gamma = 9%$ 付近から変化 していることは、試料の全面ですべり転位と樹林転位と の交切が終わった後、硬化が他の機構に変化したことを 示すものである。また298Kでの測定において、Fig.5に 見られるように y=25~40%付近で活性化体積の変化の ない領域が存在する。その理由は明らかではないが、こ の温度においては変形中の歪回復の可能性も考えてよ い。

4.結 語

底面すべり方位をもつ Zn 単結晶を圧縮変形したとき の変形応力の歪速度依存性が、せん断歪 0~60%、温度 77~298Kの範囲について実験的に調べられた。変形応力 r と歪速度の急変による応力の増加 Δr の関係,せん断 歪 γ と活性化体積 V の関係から、結晶の硬化機構につ いて次のことが明らかとなった。即ち、実験されたすべ ての温度について変形初期の容易すべり領域では r と Δr の比例関係が成立しすべり転位と樹林転位との交切 が律速過程として考え得る。容易すべりの段階を終わっ て硬化の段階に入ると r と Δr の比例関係は成立せず、 律速過程は複雑となる。変形の進行にともなって発生す る樹林転位の時間的、場所的な不均一増殖が、結晶内に 複雑な転位組織を形成し,これが硬化の原因となると考 えられる。

文 献

- N. Mikuriya, H. Nishikawa, T. Takasaki, H. Yokoyama and M. Okochi : *Trans. JIM*, 18 (1977), 527.
- A. H. Cottrell and R. J. Stokes : Proc. Roy. Soc., 233 (1955), 17.
- 3) Z. S. Basinski: Aust. J. Phys., 13 (1960), 284.
- 4) J. V. Sharp and J. W. Christian : *Phys. Stat. Sol.*, 11 (1965), 831.
- H. Conrad, R. Armstrong, H. Wiedersich and G. Schoeck : *Phil. Mag.*, 6 (1961), 177.
- 6) K. G. Davis: Canad. J. Phys., 41 (1963), 1454.
- 7) B. Wielke : Acta Met., 21 (1973), 289.
- 8) P. P. Shinha and P. A. Beck : J. Appl. Phys., 32 (1961), 1222.
- 9) N. Mikuriya and M. Okochi : Japan J. Appl. Phys., 6 (1967), 1141.
- H. Nishikawa, H. Ebisu, M. Yokoyama and N. Mikuriya : Trans. JIM, 20 (1979), 167.
- 11) P. Lukác : J. Scient, Ind. Res., 32 (1973), 569.
- A. Seeger : Dislocation and Mechanical properties of Crystals, ed by J. C. Fisher et al., Wiley, (1957), 243.
- 13) Z. Basinski : Phil. Mag., 4 (1959), 393.
- 14) P. B. Hirsch :*Conference of International Union* of Crystallography, (1960), Cambridge.
- 15) N. F. Mott : Trans. Amer. Inst. min. (metall) Engrs., 218 (1960), 962.
- 16) P. R. Thornton, T. E. Mitchell and P. B. Hirsch : *Phil. Mag.*, 7 (1962), 337.
- 17) A.C. Nunes, Jr., A. Rosen and J. E. Dorn : *Trans.* ASM, 58 (1965), 38.
- 18) 三栗谷信雄,川口 彰,西川廣信:名工大学報,28 (1976),221,
- 19) P. B. Rrice : *Electron Microscopy and Strength of Crystals*, Intersience Pub., New York, (1963), 41.
- R. C. Blish and T. Vreeland, Jr.: J. Appl. Phys., 40 (1969), 884.
- 47 (1983), 927.